Empyrean 华大九天





Lab2 电路前仿真







运放开环、闭环仿真testbench的搭建

使用Aether MDE进行DC, AC, TRAN仿真

Corner扫描仿真和Monte Carlo仿真

思考题

Model文件是SPICE仿真的两大要素之一



- □ 现代Model文件一般使用多层次结构,即上层对一些基本参数定义好后,include底层子文件,将参数传递 进去,依此类推。这样来实现较复杂模型的构建,对器件行为的描述更加精确
- □ 请用cd命令,进入labs/input files/model目录,vi model.lib文件如下

```
.LIB TT ---- 第一层次对TT corner的定义
```

.PARAM ---- 先定义好需要传递给子文件的各种器件的一部分参数

*1.8V core NMOS

```
+DTOX_N18 = 0 DXL_N18 = 0 DXW_N18 = 0 ...
```

*1.8V core PMOS

+DTOX_P18 = 0 DXL_P18 = 0 DXW_P18 = 0 ...

*3.3V IO NMOS

+DTOX N33 = 0 DXL N33 = 0 DXW N33 = 0 ...

*3.3V IO PMOS

+DTOX P33 = 0 DXL P33 = 0 DXW P33 = 0 ...

*1.8V CORE NATIVE NMOS

+DTOX NNT18 = 0 DXL NNT18 = 0 DXW NNT18 = 0...

*3.3V IO NATIVE NMOS

+DTOX NNT33 = 0 DXL NNT33 = 0 DXW NN133 = 0...

.INC 'mos diode.model' ----包含底层子文件

.ENDL TT

光标在mos_diode.model处,使用快捷键gf,vi编辑器将进入子文件内部

```
**** For Monte Carlo Analysis ****
```

.param Sigma = agauss(0,1,1) .model n18 nmos

+I FVFI = 49

* GENERAL PARAMETERS

....

* THRESHOLD VOLTAGE PARAMETERS

+VTH0 = '(0.39+DVTH N18)*(1+0.05*Sigma)'

* MOBILITY PARAMETERS

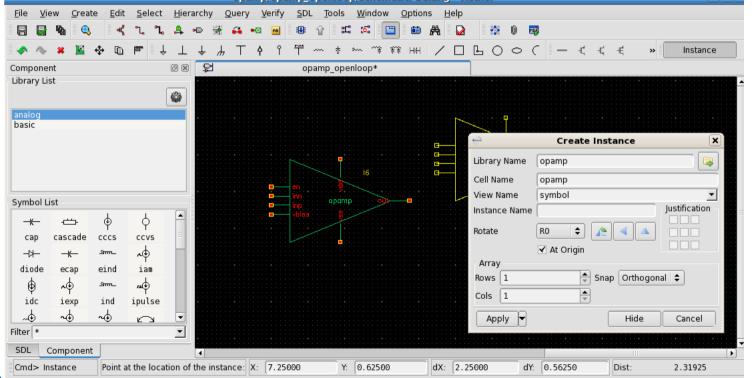
+U0 = '(3.4000000E-02)*(1+0.05*Sigma)'

- □ 这是子文件的内容截选,这里Vth0参数和u0参数都加入了高斯随机变量,以支持Monte Carlo 仿真来拟合IC生产过程中引入的工艺偏差给器件模型带来的影响
- 用:q!退出vi编辑器

Empyrean All Rights Reserved

Empyrean

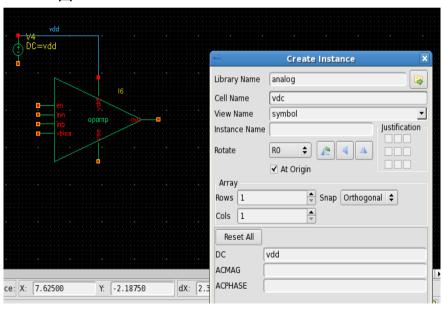
- 🗂 进入labs/lab2/lab2_start目录,启动aether DM
 - 在opamp库下,新建一个opamp_openloop的schematic,首先用快捷键l向SE中插入一个opamp器件:



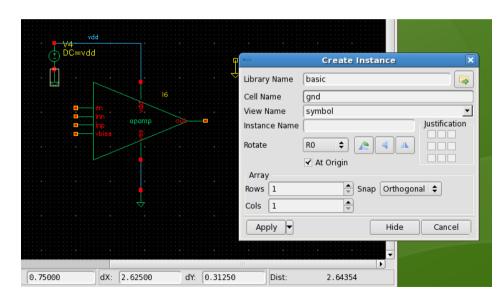
Empyrean Air Rights Reserved



然后,向SE中插入一个来自analog库中的vdc器件,将其DC值设为vdd(这是一个可变量,具体值将在进行仿真时确定),并用wire将其正端连接到opamp的vdd pin,将这条wire赋予线名vdd:

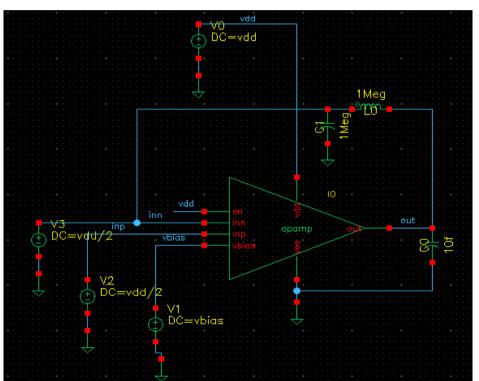


- □ 再向SE中插入一个来自basic库中的gnd器件, 这个器件表示地的连接,向其连往opamp的vss pin
- □ 再插入一个gnd,连往vdc器件的负端





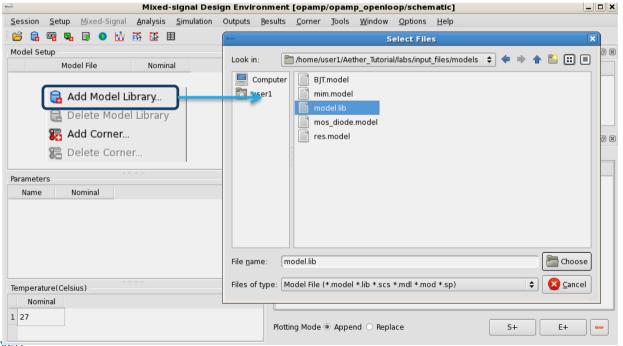
□ 重复使用I, W, L等键,插入并连接好所有需要的激励或无源器件,组成以下testbench电路图,所有器件的参数如右下表中



器件名	来源库/cell	参数(此处未写的 参数留空)
V0	analog/vdc	DC=vdd
V1	analog/vdc	DC=vbias
V2	analog/vdc	DC=vdd/2 ACMAG=1 ACPHASE=0
V3	analog/vdc	DC=vdd/2
gnd	basic/gnd	
CO	analog/cap	C=10f
C1	analog/cap	C=1Meg(不能只写 1M,因SPICE语法 不区分大小写)
LO	analog/ind	C=1Meg



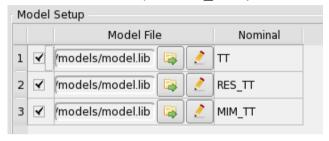
- 鬥 开环testbench搭建完成后进行Check & Save,随后在SE激活菜单Tools -> MDE打开Mixed Signal Environment (MDE)界面
- 🖺 在此界面中,左上部分Model Setup的空白处激活鼠标右键菜单,选择Add Model Library,在弹出对话框 中选择labs/input_files/models/model.lib文件,点击Choose



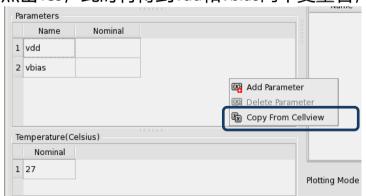




□ 用同样方法,依次添加3次model.lib文件,然后在Nominal这列,分别选择为TT(这是对mos器件的工艺角 声明)、RES_TT(这是对电阻器件的工艺角声明)和MIM_TT(这是对mim电容器件的工艺角声明)

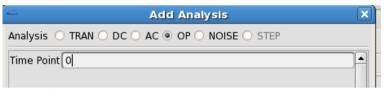


- 一 在左中部分Parameter Setup的空白处激活鼠标右键菜单,选择Copy From Cellview,弹出提示"Do you want to copy parameters from top cell only?"点击Yes,此时将得到vdd和vbias两个变量名,将vdd的Nominal值填为1.8,vbias填为0.6
- Temperature保持Nominal值为27度不变,即首先在室温下进行仿真



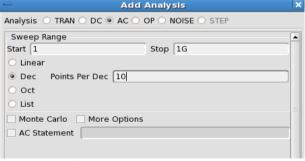


□ 下面我们通过另一种菜单的方法来添加Analysis,即在MDE主菜单点击Analysis -> Add Analysis会弹出对话 框,在此首先切换为OP仿真,将TimePoint设为0;随后点击对话框右下的Apply



然后切换到AC仿真,按下图进行填写,即进行1Hz -> 1GHz的对数AC扫描,每十倍频扫描10个点,点击OK

将关闭对话框



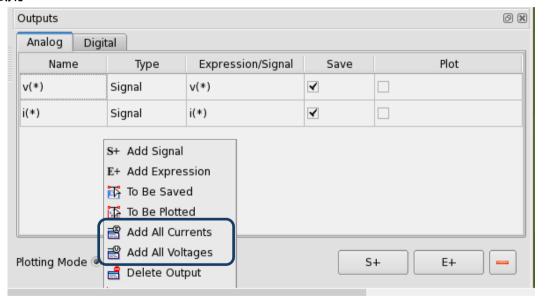
🖺 这样我们看到MDE的右上部分Analysis中就添加了OP和AC分析的两行:

Enable	Type		Argument
✓	AC	.ac dec 10 1 1G	
✓	OP	.op 0	





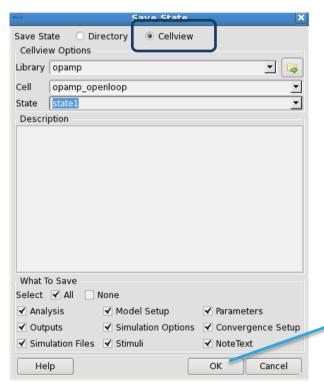
最后,在右下部分Outputs的空白处激活右键菜单,依次选择Add all voltages和Add all currents,保留全部 的net电压和端子电流:

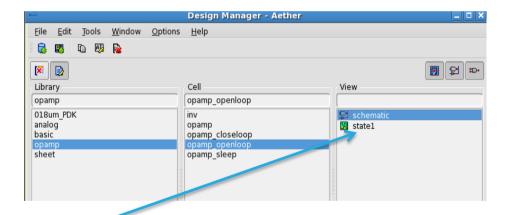






全部MDE设置完毕后点击菜单Session -> Save State,在弹出对话框中切换到Cellview,看到默认的保存名为state1,点击OK。这时可以在DM中看到,opamp_openloop cell中多了一个名为state1的view

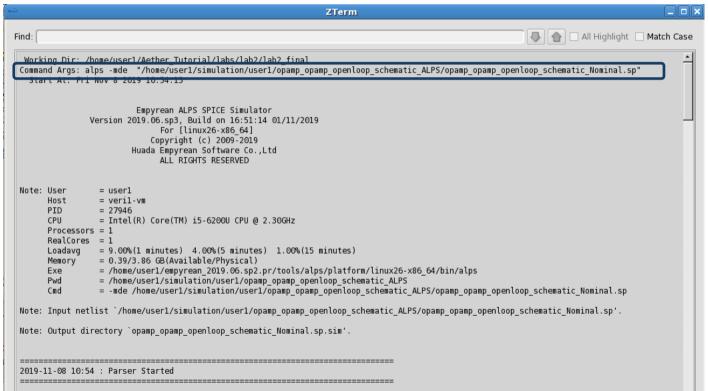






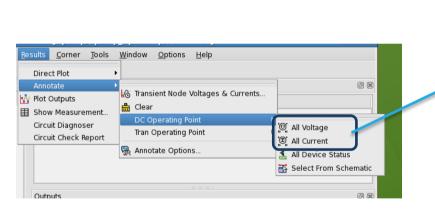


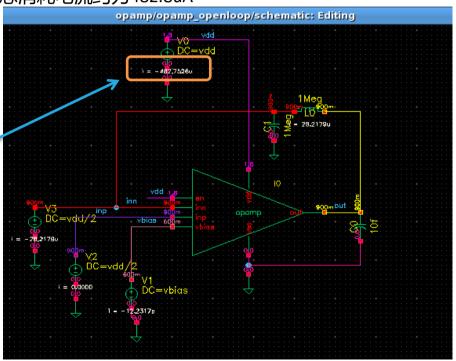
□ 点击MDE快捷键图标中 ᠍ 键,进行Netlist & Run,Zterm窗口将弹出,完成从电路图导出SPICE网表和调 用ALPS仿真器进行仿真的过程,注意到ALPS仿真log窗口的最上方是后台调用的命令行:





- □ 仿真完成后,从MDE点击以下菜单项(分别点击All Voltage和All Current),可将OP仿真得到的静态工作 点(包括所有net电压和所有端子电流)反标回SE
- 可以从VO器件的反标值看到:该opamp的静态总消耗电流约为482.8uA



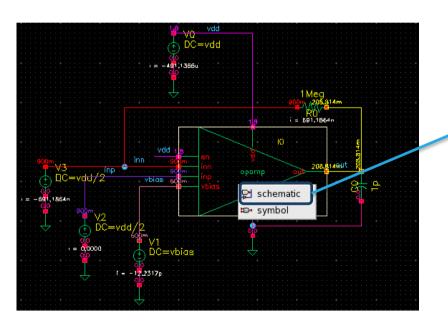


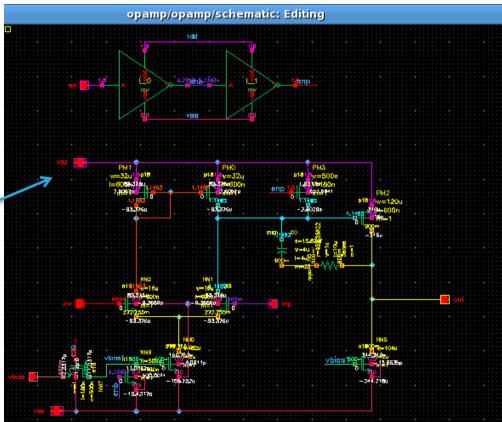


在SE选中opamp器件,使用Shift+E快捷键,在弹出菜单选择schematic进入底层,在这里还能看到各个组

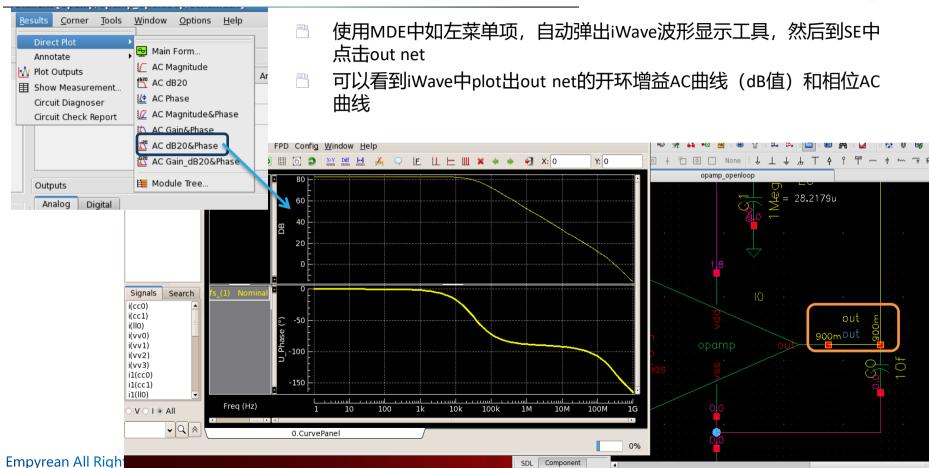
成opamp的mos, R, C器件上的静态电压、电流值

观察完毕后按Ctrl+E快捷键返回顶层







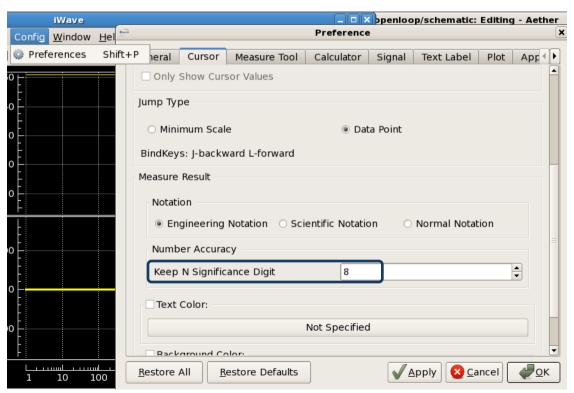






____在iWave中使用菜单Config -> Preference,在弹出对话框中切换到Cursor页,将有效位数从2设为8,点击

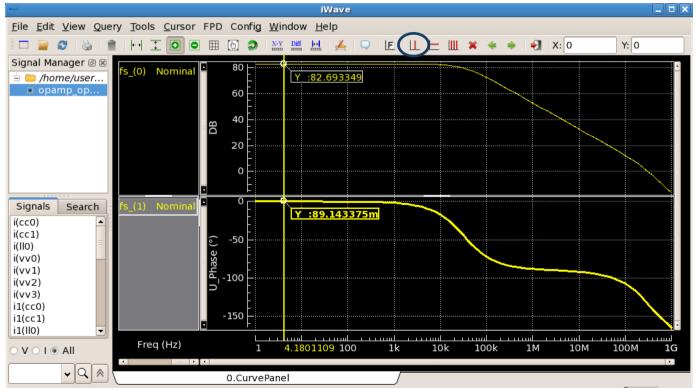
OK







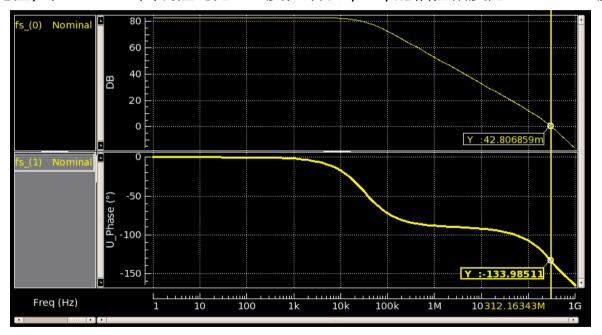
□ 在iWave中使用快捷图标栏的 址 键加入X cursor,将其拉到AC曲线的低频平坦处,可知该opamp的低频增益约为82.7dB







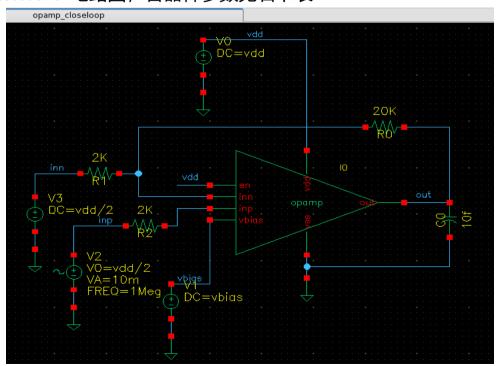
□ 继续将此cursor向右拖动,直至ACMAG值非常接近0dB时,看到此时频率约为312.2MHz(这即为该 opamp的0dB带宽值),ACPHASE曲线值约为-134度,故该opamp的相位裕度为180-134=46度







关闭除DM外所有窗口,在DM中新建opamp库中的一个opamp_closeloop schematic,按照下图建立好该opamp的闭环testbench电路图,各器件参数见右下表

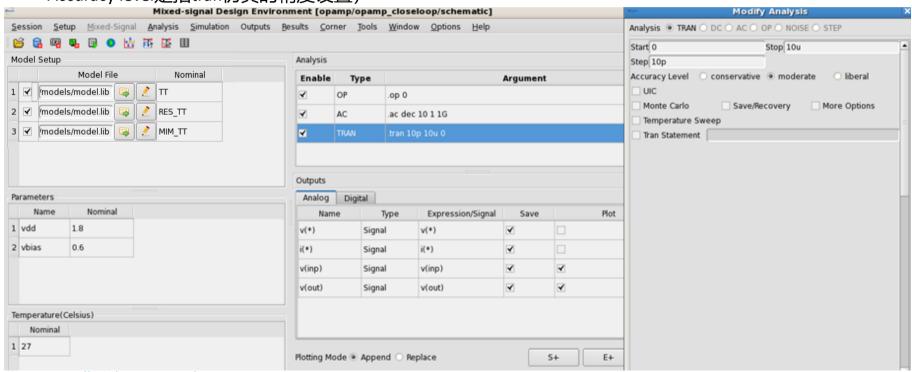


器件名	来源库/cell	参数(此处未写的参 数留空)
V0	analog/vdc	DC=vdd
V1	analog/vdc	DC=vbias
V2	analog/vsin	DC=vdd/2 ACMAG=1 ACPHASE=0 V0=vdd/2 VA=10m FREQ=1Meg TD=0 THETA=0 PHASE=0
V3	analog/vdc	DC=vdd/2
gnd	basic/gnd	
RO	analog/res	R=20K
R1 & R2	analog/res	R=2K
C0	analog/cap	C=10f





- 🧂 将该testbench进行Check & Save,然后激活MDE界面,按下图进行设置
- 🖺 其中和开环测试中不同的在于:Analysis中还需要加入TRAN分析,其设置对话框如下右(这里的 Accuracy level是指tran仿真的精度设置)

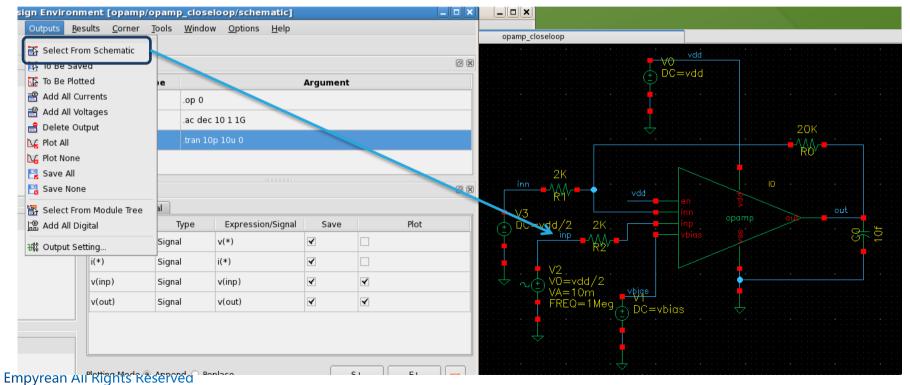


Empyrean All Rights Reserved

Opamp的闭环测试



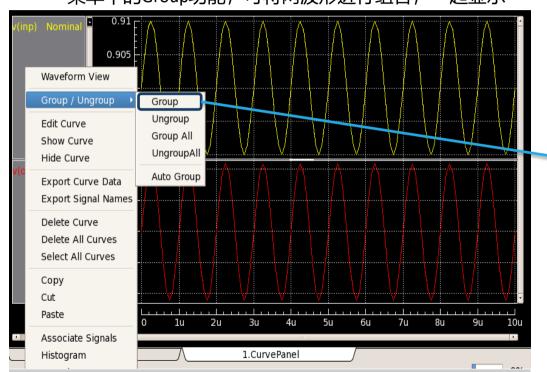
□ 另外Outputs设置中,需要单独plot的v(inp)和v(out)两个信号,使用MDE菜单的Outputs -> Select From Schematic,激活后可以到SE中去点击某条net(保存相应电压)或器件的端子(保存通过该端子的电 流),这样我们依次点击net inp和out

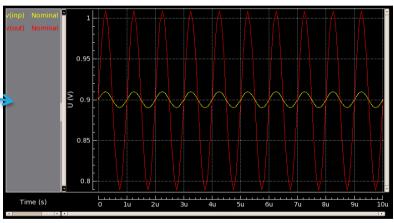


Opamp的闭环测试



在MDE进行Netlist and Run,完成仿真后iWave将自动plot出v(inp)和v(out)两个信号的tran波形,同时 选中两个波形(在其左列波形名点击即可选中,然后按Ctrl键再点击另一波形名),激活鼠标右键 菜单中的Group功能,可将两波形进行组合,一起显示



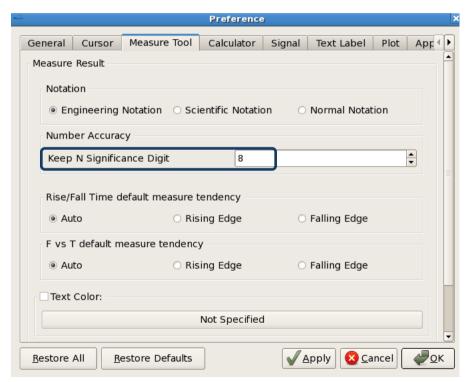






性 在iWave中使用菜单Config -> Preference,在弹出对话框中切换到Measure Tool页,将有效位数从2设

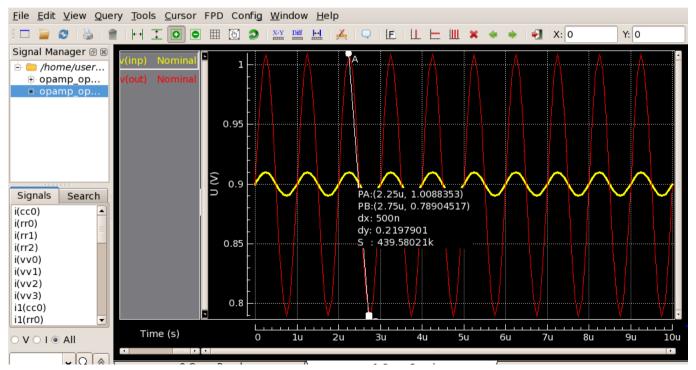
为8,点击OK







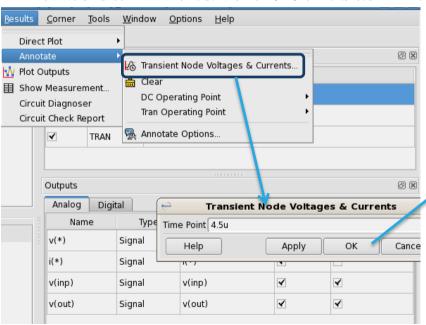
□ 在v(out)波形处,按快捷键A和B,将其分别拉到v(out)的最高、最低值,可测得该波形的信号输出 peak-peak幅度(图中dy值),移动AB两点至v(inp)波形的最高、最低值上,可以测出v(inp)波形的 peak-peak幅度。二者相除即为该opamp在FREQ=1Meg条件下的闭环增益

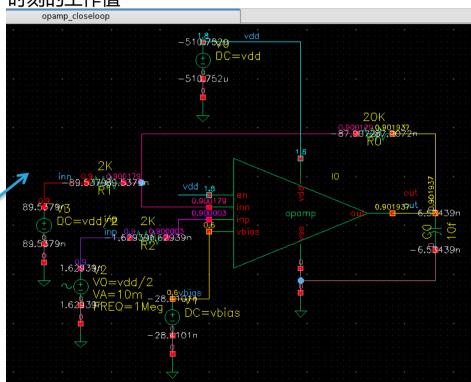






- □ 同样的,可以针对闭环仿真结果使用MDE菜单的Results -> Annotate -> DC Operating Point来反标DC 工作值
- □ 另外,我们还可以利用以下菜单,来反标Tran某个时刻的工作值

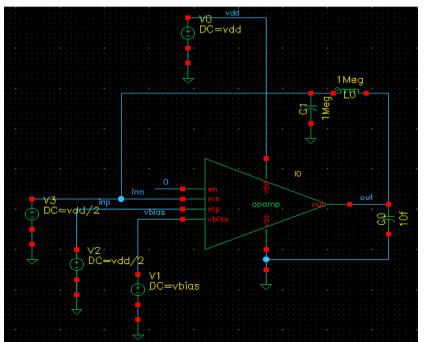








- 二 关闭除DM外所有窗口(关闭MDE时会提示是否保存state,选择Yes保存到opamp_closeloop的state1 cell)
- 一在DM中新建opamp库中的一个opamp_sleep schematic,按照下图建立好该opamp的关断状态testbench电路图,各器件参数见右下表
- 🗈 注意:将opamp的en pin连接label为0,而不是vdd,这样就可以关断opamp



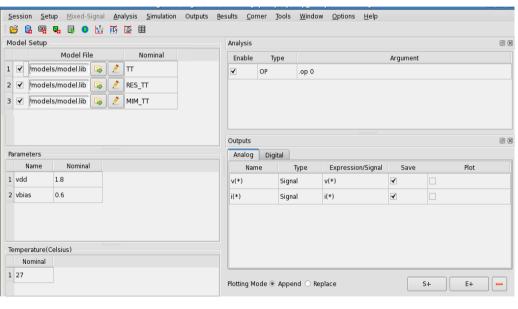
器件名	来源库/cell	参数(此处未写的参 数留空)
V0	analog/vdc	DC=vdd
V1	analog/vdc	DC=vbias
V2 & V3	analog/vdc	DC=vdd/2
gnd	basic/gnd	
CO	analog/cap	C=10f
C1	analog/cap	C=1Meg
LO	analog/ind	C=1Meg

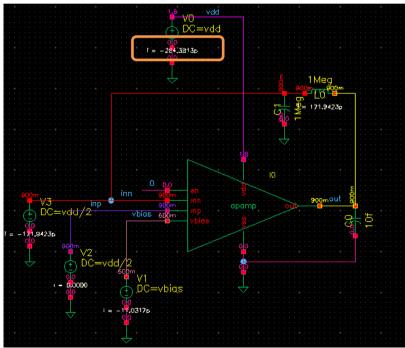
Empyrean All Rights Reserved





□ 在SE中打开MDE窗口,按下左图进行设置,并保存state;执行OP分析,并反标All current,即可得知该 opamp的关断消耗电流约为284.4pA

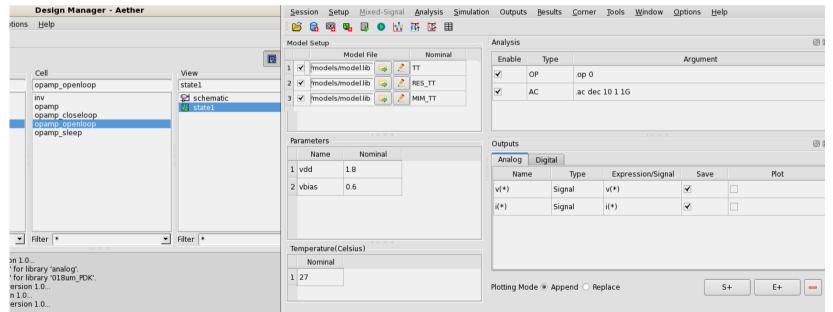








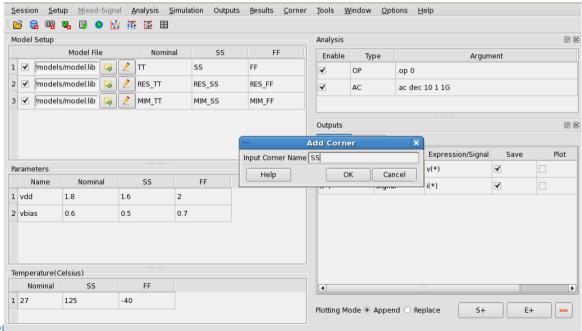
- 畫 截止目前,我们学习了使用MDE来进行opamp的开环、闭环和关断状态的仿真,但是这些仿真都是在同一个PVT corner下进行的(P=工艺角,V=电源电压,T=温度);实际IC设计中,往往需要综合考虑电路在不同PVT corner下的性能;下面,我们将以该opamp的开环测试testbench为例,来展示如何方便地进行PVT corner扫描仿真的过程
- _____我们还是关闭目前除DM外所有其他窗口,然后在DM直接双击打开opamp_openloop的state1 view





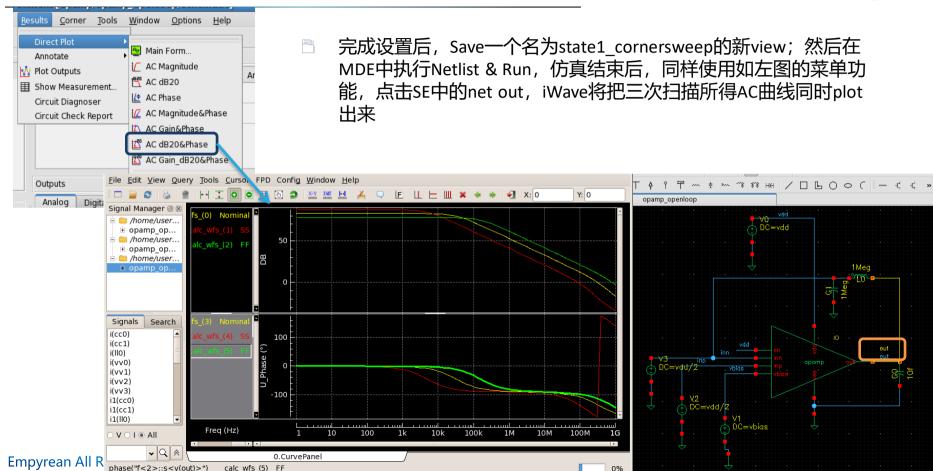


- □ 可以在MDE中激活菜单Session -> Schematic Window来打开其对应电路图
- □ 在MDE中,使用菜单Corner -> Add Corner,弹出Add corner的对话框,填入一个corner名比如SS,点击OK; 重复该操作再增加一个FF名的corner。此后,MDE界面的Model setup,Parameter setup和Temperature三 部分将各新增两列
- □ SS列和FF列的对应工艺角、parameter值以及温度值,请按下图进行填写



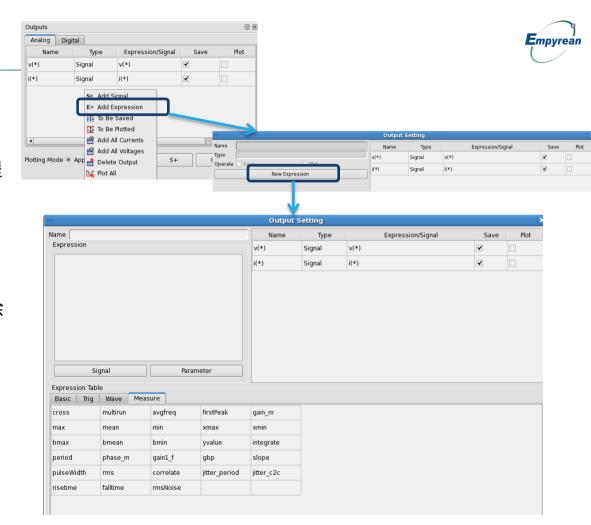
进行Corner扫描仿真







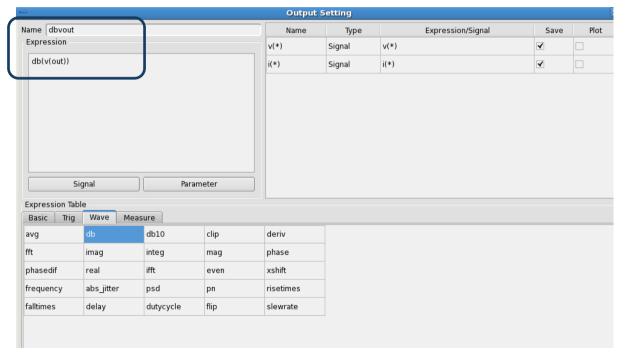
- 回顾本Lab刚开始时,我们观察到 mos_diode.lib这个model文件中,对 mos管的Vth0参数和u0参数都加入了 高斯随机变量,用以拟合IC生产过程 中引入的工艺偏差,蒙特卡洛仿真 将通过多次仿真来考虑这些随机变 量给opamp性能造成的影响
- □ 关闭iWave窗口,在MDE中,通过菜 单Corner -> Delete corner,在弹出对 话框中,将SS和FF都选中,进行删除
- □ 在Analysis中,选中OP行,按Delete 键删除OP分析,仅保留AC分析
- 一 在Outputs的空白部分,如右上图激活鼠标右键菜单的Add Expression项,弹出Output Setting对话框中,点击New Expression按钮,该对话框变为如右下方图所示







□ 在Output Setting中,首先下方是表达式支持的函数列表,点击Wave中的db函数,这时,在其上方 Expression处出现了db()的函数,在括弧之间输入信号名v(out),再给该表达式取一个Name叫dbvout

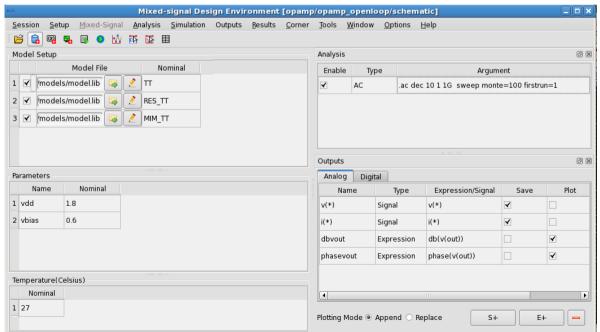


🗎 点击Output Setting右下角的Add按钮,该expression将被加入MDE的Outputs部分中

进行蒙特卡洛仿真

Empyrean

- □ 用同样的方法再添加一个Name叫phasevout的表达式,式为:phase(v(out));然后关闭Output Setting对话框
- 回到MDE,双击Analysis中的AC,按右图重设AC分析对话框,加入对进行100点蒙特卡洛仿真的支持,点击OK关闭对话框
- □ 设置完毕后的MDE界面如下图,随后进行Netlist & Run

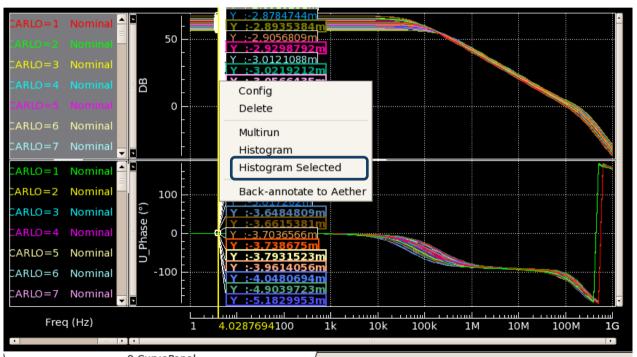


nalysis O TRAN O DC AG Sweep Range Start 1	C O OP O NOISE O STEP
tart 1	
	Stop 1G
Linear	
Dec Points Per Dec 10)
Oct	
List	
Monte Carlo 🔲 More Op	tions
/pe	nal O fast
ampling method O lhs	○ sobol
Random Number Setting	
Number Of Runs 100	First Run # 1
List	
AC Statement	





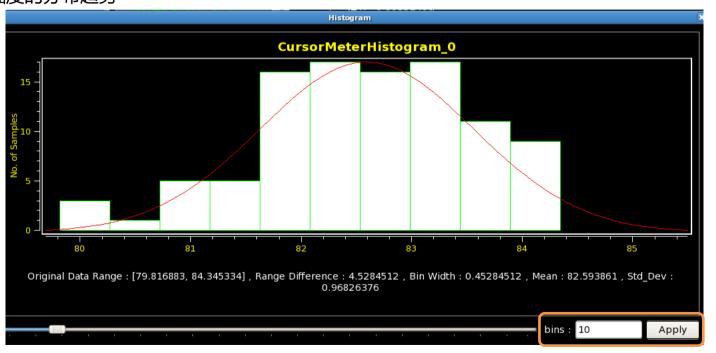
- 🗈 100点蒙特卡洛仿真结束后,iWave会自动打开并plot这100点的v(out)的幅度和相位曲线
- □ 我们选中幅度曲线头部,然后使用快捷图标栏的 ↓ 键加入X cursor,将其拉到低频平坦处
- □ 右键点击该Cursor,弹出菜单中选择Histogram Selected



进行蒙特卡洛仿真



□ 得到的幅度直方统计图中,将bins设定为10(可以直接设定该值后Apply,或者拖拉其左边拉杆实现), 观察幅度的分布趋势



□ 回到MDE,保存当前state为一个state1_mc的view;退出aether





- 一 在opamp的开环testbench中,说明C0、C1和L0器件各自的作用,说明C1和L0的值为何设定为1Meg这么大的数值?
- 🗈 通过opamp的闭环testbench,而不参考仿真结果,说出该电路的理论闭环低频增益是多少?
 - A: 10倍 B: 11倍 C: -10倍 D: -11倍
- 🖺 闭环testbench仿真得到的增益结果,和理论值是否有误差?如有,试解释该差距的来源
- □ 在Corner扫描仿真中,三个PVT corner扫描的结果,该opamp是否都足够稳定? 考虑如何改进opamp的稳定性措施